

WEST

Generate Collection Print

L22: Entry 111 of 171

File: JPAB

Apr 30, 1988

PUB-NO: JP363098854A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63098854 A

TITLE: OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: April 30, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ASO, SHINICHI OTA, TAKEO KIMURA, KUNIO

TAKEGAWA, HIROZO

AKUTAGAWA, RYUTARO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP61244515

APPL-DATE: October 15, 1986

US-CL-CURRENT: <u>428/411.1</u>; <u>428/913</u> INT-CL (IPC): G11B 7/24; B41M 5/26

ABSTRACT:

PURPOSE: To decrease the heat loss form a thin <u>optical recording film and to obtain an optical disk</u> of a low noise level which is free from cracking by using an inorg. material as represented by <u>zirconia</u> for thin heat insulating <u>films</u> between the thin <u>optical recording film</u> and substrates.

CONSTITUTION: The thin heat insulating films 2, 3 are provided between the substrates 1, 6 consisting of an acrylic resin, etc., and the thin recording films 4 consisting of metal oxide including a chalcogen compd., etc. The inorg. material as represented by zirconia having the tensile strength higher than the thermal stress generated by heating at the time of photoirradiation is used for the films 2, 3 which are formed to ≥500Å thickness by a vacuum deposition method. Since the thin heat insulating films having the small difference between the heat conductivity and the coefft. of thermal expansion of the resin substrates and high tensile strength are provided in the above-mentioned manner, the heat loss from the heated thin recording film 4 is decreased and the substrates 1, 6 are protected against a high temp. state. The thin heat insulating films which are free from rupture by the difference in the coefft. of thermal expansion at the time of heating are thus obtd.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-98854

(i)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988) 4月30日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 B-8421-5D V-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

6発明の名称 光学情報記録担体

②特 願 昭61-244515

空出 願 昭61(1986)10月15日

伸 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 砂発 明 者 冏 曾 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 砂発 明者 太 田 威 夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 66発明者 木村 邦 夫 博 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 砂発 明 者 武川 =明者 芥 川 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 砂発 竜太郎 松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 の出 願 人

②代理人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明細 日本

1、発明の名称

光学情報記錄担体

2、特許請求の範囲

- (1) 光照射により屈折率または光吸収係数が変化 する光学記録薄膜と、光学的に透明な樹脂より成 る基板の間に、引張り強度 σ_B が光照射時の加熱 により生じる熱応力 σ_T より大なる熱絶緑薄膜を 設けた光学情報記録担体。
- (2) 熱絶線薄膜としてジルコニアを用いた特許請求の範囲第1項記載の光学情報記録担体。
- (3) 熱絶緑膜の厚みが 5 O O Å 以上とした特許 求の範囲第 2 項記載の光学情報記録担体。
- (4) 熱絶緑薄膜として真空蒸着法により作成した ジルコニアを用いた特許請求の範囲第2項配載の 光学情報記録担体。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はレーザ光線の照射によって、その光学 的性質が可逆的に変化する感光性配録材料を用い た光ディスクに関するものがある。

従来の技術

情報の訂正、書き換え可能な光ディスクとして、 アクリル等の高分子樹脂を用いたディスク基板の 上に、感光性材料を薄膜の形で形成し、この光ディスクの上にレーザ照射することにより感光性薄膜を加熱し、急冷と徐冷により、光学特性すなわち反射率や透過率を変化させて記録、消去を行なりものが一般に用いられている。

上記特性を示す記録材料として、例えばカルコゲン化合物、あるいはテルルにゲルマニウム, アンチモン等を添加物とした金属化合物が用いられ、これらを使って記録は加熱急冷により反射率の低い一般にアモルファスといわれる状態とし、消去は加熱徐冷により反射率の高い結晶状態とすることで、光学情報を実時間で記録, 消去することができる。光源としては、高い絞り性能を満たし、かつ小型で直接変調が可能な半導体レーザが一般的である。

また、アクリル等の樹脂基板に、基板を通して

及入する水分を妨げ、加熱による基板の熱変形を防止し、かつレーザ照射による熱を逃がさずに記録薄膜のみを効率よく昇温せしめるために、基板と記録薄膜の間に透水率が低く、かつ熱伝導率の小さい SiO2 に代表される透明無機材料より成る熱絶縁薄膜をつけたものが提案されてきた。

発明が解決しようとする問題点

しかし、SiO2 等の無機材料を熱絶緑溶膜に用いた場合、SiO2 の熱膨張率がアクリル等の樹脂 基板の熱膨張率と比較して、約1/150 と小さく、両者の熱膨張率差に基づく熱応力が、SiO2 の引張り強度を超えるためクラック(破断)が生じ、再生信号にノイズを発生させたり、クラックのため記録薄膜を異常に昇温させて、光ディスクの寿命を著しく低下させていた。

問題点を解決するための手段

本発明は、熱絶縁薄膜として、熱伝導率が小さく、樹脂苗板との熱膨張率差が小さく、引張り強度の大なるジルコニアに代表される無機材料を用いるものである。

成る基板である。記録薄膜としては、記録前後に 光学定数の変化するもの、すなわち加熱急冷によ り反射率の低いアモルファス状態とし、加熱徐冷 により反射率の高い結晶状態を生む、例えばカル コゲン化合物、あるいは、テルル、ゲルマニウム、 アンチモン等を含む金属酸化物を用いる。

熱絶緑薄膜としては、基板から浸入する水分を防ぎ、記録膜を化学的変質から保護する吸水率の低い物質が望ましく、かつ記録膜に加えられた熱を有効に利用するため、熱を逃がしにくい、すなわち熱伝導率の低い材料が望ましく、基板との熱膨張率差が小さく、かつ引張り強度が大である、ジルコニア(ZrO₂)を用いた。

第1表は、記録薄膜の厚さが900人, ジルコニア熱絶縁薄膜の厚さを、記録薄膜の上下に共に、2000人つけた光ディスクの消去時のクラック発生パワー、および記録・消去のくりかえし回数を示したもので、従来のSiO₂ 熱絶縁薄膜をつけた光ディスクの状態と共に示す。

作用

本発明の技術手段による作用は次のようである。
すなわち、低熱伝導率の熱絶緑海膜を記録海膜の上下に設けることにより、レーザ照射時、加熱された記録神膜からの熱の逃げを妨げて小さなレーザパワーで十分を昇温を達成せしめると同時に、耐熱温度の低いである。さらに、熱絶緑海膜の熱彫張率と樹脂基板の熱彫張率の光では、熱絶緑本の熱彫張率をがまることで、熱により、前記熱に力を引張り強度以下にすることで、破断しないようにすることができる。

実 施 例

第1図は本発明の一実施例を示すものが光学情報記録担体(光ディスク)の断面図である。第1図で1は、アクリル等の樹脂から成る基板、2および3は熱絶録薄膜、4は記録薄膜、5はエポキシ樹脂等より成る接着層、8は1と同じ材質より

第 1 表

ディスク Ka	1	2
熱 絶 緑 膜	SiO ₂	Z r O ₂
クラーク発生パワー	22mW	30mW以上
くりかえし	2×10 ⁴ 回	100回以上

商去レーザとしては、レーザ半値幅(トラック方向:8 μm, 径方向:1 μm)の長円形ピームをパワー〇~3 O mW の範囲で用い、くりかえし特性評価として、記録レーザはパワー mW, 半値幅 Φ O . 8 μm の円形ピームを周波数約1.7 MHz で変調したものを用い、商去レーザとしては前述で表記録、商去レーザ共、7800 放びでしては、記録、商去レーザ共、7800 放びである。くりかえし回数の判定基準として3 d B で記録で入り、(キャリャー/ノイズ比)劣化が3 d B で記録を用いた。尚、熱絶録膜の厚みとして記録を日数を用いた。尚、熱絶録膜の厚みとが望ましい。

第2図は、熱絶緑膜の厚みを変化させた時の消去時のクラック発生パワーを示したもので、横軸にジルコニア薄膜の厚み、縦軸にクラック発生パワーをとったものである。第2図に示すように、厚みが500人以下では、実用上用いられる消去レーザパワー以下、すなわち約20mW以下でクラックが発生し、厚みの増加と共に、クラックが発生しにくくなり、同様にくりかえし回数が伸びることとなる。

次に、ジルコニア熱絶緑薄膜を用いた光ディスクの製造条件について詳述する。予め洗浄したポリメチルメタクリルアクリレート(PMMA)基板を抵抗線加熱蒸着装置内に置き、蒸剤源として、パルク状のジルコニアをWボートを用いて、下記の蒸着条件で実施した。

真空度

: 2×10-5Torr

蒸着充てん量

:約100mg

ポート寸法

: 10×100 ms

ポートと基板との距離: 約1〇㎝

ポート電流

:20~40A

にも達し、との界面における300 cの温度領域の長さは、周速約4.5m/sx でトラック方向12μm, 径方向1.6μm に達する。樹脂基板は、熱絶緑層界面より、約3000 λの所まで300 c に達する。熱絶緑膜に生じる応力σγ は、

$$\sigma_{T} = \frac{E_{T}E_{S}(a_{S}-a_{T}) \cdot \Delta T \cdot S_{S}}{E_{T}S_{T} + E_{S}S_{S}}$$

ただし ET: 熱絶緑膜のヤング率

Es:基板のヤング率

ar: 熱絶緑膜の熱膨張率

as:基板の熱膨張率

S_T:熱絶緑膜の断面積

S_S: 基板の断面積

で表わされ、熱絶緑膜の厚さを1000人とし、前述の条件を使用して、熱応力を求めると、第3 表のようになり、SiО₂ 熱絶緑膜の熱応力が引張 り強度より大きくなるのに比して、2rО₂ 熱絶緑 膜の熱応力。T は、2гО₂の引張り強度。B より も、非常に小さくなり、破断してクラックを発生 させるととはない。以上示したよりに、熱応力。T 蒸澄時間

:5~25分

以上の方法により、腹厚が500~3000Åの透明な熱絶縁膜が得られた。この蒸着法で得られたジルコニア薄膜の熱伝導率は、バルク試料の熱伝導率に比して、第2表で示すように小さくなっており、熱絶縁効果が高められて、記録・消去感度が向上できるものである。これは、蒸着ジルコニア膜が空げきを持ち、熱伝導率が空げきにより低下したものである。

第 2 表

	バルクジルコニア	蒸着 ジルコニア
密度 (9/cd)	6.1	5.4
然伝導率(kal/mhk)	1,8	1.4

次に、図面を用いて、本発明の作用を具体的に 説明する。第3図は、消去レーザパワー18mW の前記の長円形ピームを用いた時の、光ディスク のトラック方向の断面における温度分布を示した もので、熱絶録膜と基板との界面の温度は300t

が引張り強度 «B 以下になれば破断しないことにより、ジルコニアを本実施例で示したが、上記条件を満たす材料、すなわち式に基づいて材料を選択すれば、クラック発生のない光ディスクが得られる。

第 3 表

材料名	РММА	SiO ₂	Z102
構成要案名	基板	熱制御膜	熱制御膜
熟膨張率 a (10°°C-1)	60	5.0	8.0
ヤング塞 E (10 ¹⁰ N/㎡)	0.22	7.3	13.0
引張り強度 ⁸ B(10 ⁸ N/㎡)	0.6	1.0	6.9
熱 応 カ 『T(10 ⁸ N/㎡)	-0.3	1.08	0.98
応 カ 比 ⁰ T / ⁰ B	0.5	1.08	0.14

発明の効果

本発明は、ジルコニアに代表される熱伝導率が 小さく、引張り強度が加熱時の熱応力より大きい 材料を熱絶録神膜に用いることにより、記録神膜からの熱ロスを小さくし、感度の高い、クラック発生がなく、ノイズレベルの低く、くりかえし回数が大きい光ディスクを提供するものである。なお、記録神膜の後に光反射膜をつけた光ディスクに対しても、同様の作用により本発明の効果が十分達成される。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の光学情報記録担体の断而図、第2図は同光学情報記録担体の熱絶緑 薄膜の厚さとクラック発生パワーとの関係を示す 図、第3図は同光学情報記録担体の要部断面にお ける消去時の温度分布図である。

1, 6 ······· 樹脂基板、2, 3 ······ 熱絶緑薄膜、4 ······ 記錄薄膜、5 ······接着層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



